

真空物理与技术及其在电子器件中的应用 下



作者：胡汉泉，王迁主编

出版社：北京：国防工业出版社

出版日期：1985. 04

总页数：634

说明：登录教客网 (<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179325.html>) 查找全本阅读方式

真空物理与技术及其在电子器件中的应用 下 评论地址：<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179325.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。

<https://www.jiaokey.com/book/detail/10179325.html>

书名：真空物理与技术及其在电子器件中的应用 下